PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-285509

(43)Date of publication of application: 13.10.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number: 11-095005

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: KINOSHITA MIKIO

HARIGAI MASATO

SHIBAKUCHI TAKASHI

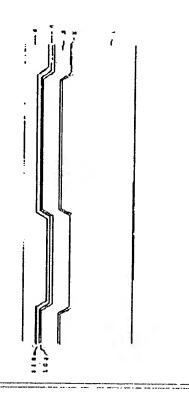
(54) DRAW TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium using inorganic recording materials and having recording density equal to that of DVD-ROM.

01.04.1999

SOLUTION: The optical recording medium has at least a light interference layer 3 on a translucent layer on a substrate 1 and a recording layer 4 on the light interference layer. The recording layer has a 1st recording layer 104 comprising a metal, a metalloid or an alloy of these and a 2nd recording layer 105 comprising Ge. The material of the 1st recording layer is, e. g. Al, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn or the like, its compound or alloy. The translucent layer is, e.g. a thin film of Al, Au or Si. The light interference layer comprises known derivatives such as ZnS.SiO2, SiO2, MgF, SiN, InO or ZnO.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公。開特許公報 (A) Marin (7) September 1991 - 1991 - 1991 一一。(11)特許出願公開番号,寫得經歷中。 100001. (P2000-285509A) 原数 (43)公開日 平成12年10月13日(2000.10.13) 【能来の控制】「い (51) Int.CL 学验是企业需要的问题,该点点是一个证明的 FI 學學可能等是認行的計(多考)公司 G11B 47/24 清新表522 17 G11 15 5日 25 G11B 7/24 1 5 5 2 2 B 1 5 D 0 2 9 3 3 なりまさかがフルン事業を指針場をアッチャで流り着地 . . . 522D 344 4 Same at 5,11 Robert Commence 535C 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 6 頁) ・最終頁に続く :::特願平11-95005 (71)出題人 000006747 3. 3. 株式会社リコー (22)出篇日 平成11年4月1日(1999.4.1) 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 東京都大田区中周込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 針谷 眞人 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (74)代理人 100078994 弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54) 【発明の名称】 迫記型光記録媒体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 DVD-ROMと等容量の記録密度をもつ、 無機系の記録材料を用いた光記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板1上の半透明層上の光干渉層3、該光干渉層上の記録層4を少なくとも有し、かつ、該記録層が金属または半金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層104とGeから成る第2記録層105とを有することを特徴とする追記型光記録媒体である。第1記録層の材質は、A1, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn等で、化合物や合金を含む。半透明層は、A1薄膜、Au薄膜、Si薄膜などである。光干渉層は、ZnS・SiO2、SiO2、Mg F、SiN、InO、ZnO等公知の誘導体である。

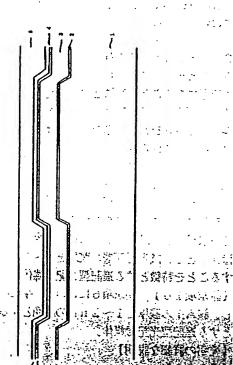
16000年)韓共漢の地域の観光調整の東京では、東京では、 で、メルシンストルローション、カイン、ロンスコンシンの

。第1年的自由的主任政治的企业的企业的企业。 第1年的自由的工程的企业的企业的企业。

地名美国哈姆德里亚西西亚 过去全角的过去式和

Sole Taleito

Coorlesses as a supplication of the supplicati



最終頁に続く

BEST AVAILABLE (\$12)

【特許請求の範囲】ご登録し、

【請求項1】 基板上の半透明層、該半透明層上の光干 渉層、該光干渉層上の記録層を少なくとも有し、かつ、 該記録層が金属、または半金属、あるいはこれらの合金 から成る第1記録層とGeから成る第2記録層とを有することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項2】 請求項1においてモジュレーションが6°0%以上であることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項3】 請求項1または2において第1記録層を Au、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、かつ、該 10 第1記録層の膜厚を30 nm以下の範囲とすることを特 徴とする追記型光記録媒体。

【請求項4】 請求項1または2において第1記録層をA1あるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を20nm以下とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項5】 請求項3または4において、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が低下することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項6】 請求項2、3、4、または5において光 干渉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表 式において、これらが、

- 1.9 \leq n \leq 2.5
- $0.25 \le n d/\lambda \le 0.35$
- 600 nm≤λ≤680 nm

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項7】 請求項2、3、4または5において光干 渉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表式 において、これらが、

- 1. $4 \le n < 1.6$
- $0.33 \le nd/\lambda \le 0.41$
- $600 \,\mathrm{nm} \leq \lambda \leq 680 \,\mathrm{nm}$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項8】 請求項2、3、4または5において光干 涉層の屈折率を n、膜厚を d、記録波長を入と表す表式 において、これらが、

- 1.6≤n≤1.9
- $0.31 \le nd/\lambda \le 0.37$
- $600 \, \text{nm} \leq \lambda \leq 680 \, \text{nm}$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項9】 請求項6において、半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5~15 nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項10】 請求項6において、半透明層をA1とし、該A1の膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

、【発明の詳細な説明】

 $\{0001\}$

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザービームな

(A)

② どの照射により記録再生が可能な追記型光記録媒体に関明層上の光干 する。

[0002]

【従来の技術】レーザービームの照射による記録可能な 光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記 録媒体などがある。これらの相変化光記録媒体はCD-ROMを再生互換性があり、小 規模の配布メディアや保存用の媒体として使用されている。

0 [0003]

【発明が解決しようとする課題】特に大容量メディアであるDVD-ROMと等容量の記録密度の実現が課題となっている。この幅広い普及を図る上で、高記録密度での記録パワーマージンの確保が特に重要な課題である。この確保に関しては、相変化記録材料、合金化可能な2層膜など無機系の記録材料が有利であるが、モジュレーションの不足、あるいはDVD-ROMなどDPD(Differential Phase Detection)を使用するドライブのトラッキング信号強度が不足する等の問題があった。特に、特開平6-171236に開示されるA1-Gez層膜では熱処理後の反射率が上昇するが、ROM互換を実現する上では、熱処理後の反射率を低下させ、かつ、上記60%以上のモジュレーションを得ることがA1Gez層膜を使用する光記録媒体の課題となっていた。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明による追記型光記 録媒体は、基板上の半透明層、この上の光干渉層、光干 渉層上の記録層を少なくとも有する。記録層は金属、半 30 金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層と、第1 記録層と合金化可能なGeから成る第2記録層を有す る。

【0005】第1記録層の材質は、AI, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn等で、化合物や合金を含む。基板の材質はポリカーボネート、ガラスなどの公知の透明体で、この上の半透明層は、半透明AI薄膜、半透明Au薄膜、半透明Si薄膜など、吸収を有する材質で、所定の透過率、反射率を有する半透明体である。相変化材料も半透明層として使用可能である。光干渉層はZnS、SiOz、SiOz、MgF、Si-N、In-O、Zn-O等公知の誘電体である。本発明の第2は、上記において、モジュレーションが60%以上のものが該当する。

【0006】請求項3に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、第1記録層の膜厚を30nm以下とする。請求項4に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、この第1記録層の膜厚を20nm以下の範囲とする。

【0007】さらに、請求項5に記載の追記型光記録媒

main accordance and 体では、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い ※ 側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が 低下する構成となっている。

【0008】本発明の第6は、本発明の2、3、4また は5において光干渉層の屈折率をnで膜厚をdで記録波 長を入と表す表式において、これらが、 1.9≤n≤2.5

 $0.25 \le nd/\lambda \le 0.35$

 $600 \,\mathrm{nm} \leq \lambda \leq 680 \,\mathrm{nm}$

の範囲にあることを特徴とする。 主義治療 含美 巻流鏡 自憲 (10

【0009】本発明の第7は、本発明の第2、3、4ま。 たは5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記録 波長を入と表す表式において、これらが、

 $1.4 \le n < 1.6$

 $0.33 \le nd/\lambda \le 0.41$

600nm≤λ≤680nm

の範囲にあることを特徴とする。

【0010】本発明の第8は、本発明の第2、3、4、 または5において光干渉層の屈折率をn、膜厚をd、記 録波長を入と表す表式において、これらが、

1.6 \leq n<1.9

 $0.31 \le nd/\lambda \le 0.37$

600 nm≤\12680 nm

の範囲にあることを特徴とする。

【0011】本発明の第9は、本発明の第6において、 半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5 $\sim 16~\mathrm{nm}$ の範囲とすることを特徴とする。本発明の第 10は、本発明の第6において、半透明層をAIとし、 簸A1の膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とす。 る追記型光記録媒体である。

[0012]

【作用】本発明では、記録層の前面に、光干渉層が存在 する。この光干渉層の作用は、モジュレーションと反射 率の制御にあるが、基板と光干渉層との間に半透明層を 介在させることにより上記作用が増加する。

【0013】好ましい光干渉層の膜厚と屈折率には、 定の関係がある。また、光吸収層としては、屈折率の実 部が小さく、虚部が道度に大きいほど好ましいが、この 光吸収層の膜厚の好適な範囲は、光吸収層の光学定数に 強く依存する。 - 12 10-15 C 1095440

【0014】第1記録層及び第2記録層の積層順番は任* 半进明層Auclam。光干涉羅ZoSSiO29Snm

* 意であるが、これにより、記録時の反射率変化が規定さ れる。DVD-ROMとの互換をとるという観点から、こ は、記録マーク部分の反射率を低下させる必要があり、 これは、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い 側に第1記録層が配置される場合に実現する。この場合 過度に第1記録層膜厚が大きい場合には、光吸収の低 下、あるいは熱拡散の増大による記録感度の悪化、ある いは、ジッタの増加が問題になり、好ましい記録層膜厚 には上限がある。また、第1記録層及び第2記録層の膜 厚は、合金化前後の記録層による反射光の振幅及び位相 差に関連するバラメータでありモジュレーション等に影 響を与える。

[0015]

【発明の実施の形態】図1に本発明に使用される追記型 光記録媒体の層構成を示す。 ポリカーボネート基板1上 に光吸収層2、光干渉層3、第1記録層104及び第2 記録層105から成る記録層4、樹脂から成る環境保護 層5が順次堆積されている。 光吸収層2はAuまたはA 1からなる。光干渉層3はZnS·SiO₂またはSi 20 O2である。第1記録層104はAu、Ag、Cu、A 1等である。第2記録層105はGeから成る。この構 成では、記録後のマーク部の反射率は低下する。基板の トラックピッチは0. 74μmである。

【0016】表1に、本構成の追記型光記録媒体の記録 波長635nm、記録線速7m/s、データピット長 0. 267μm/b i tでの記録における反射率・モジ ュレーションの第2記録層膜厚依存性を示す。表1で、 Auから成る光吸収層2の膜厚は7nm、2nS・Si Ozから成る光干渉層3の膜厚は95nm、Alから成 る第1記録層104の膜厚は10nm、記録再生波長は 635 n m である。第2記録層105の膜厚が50 n m 近傍、及び100mm近傍で大きなモジュレーションが 得られる。Geは屈折率の実部が大きく、吸収係数が比 較的小さいため、Geそのものも干渉層として作用し、、 反射率やモジュレーション、及び記録状態と未記録状態 の反射光の位相差に影響を与える。ジッタなどの改善の ために、Ge層の上に付加的な放熱層、あるいは干渉層 を堆積しても良い。

[0017]

【表1】

<u> </u>	第1亿使用村科	第1亿铁度额译(nm)	第2配用用Ge開催(nm)	反射事(*)	せっとうかい
比较透1	AI ·	10		28.8	777773214
表把例1	N N	11 ma 10	10	14.0	25.0
表把资2	AJ ·	10	20	23.5	500
- 実施例3	A)	10 .	30	35.0	68.0
真独例4	Al 1s	10	- 30		773
实施例5	Al igo	4	70	30.8	
更高明6	Al are	10 44 5 10	100	21.0	70-0
		and administration of the second		30.1	- 70.1 saul

【0018】表2に第1記録層104がAgの場合のモニー※ョンは低下する。また、記録感度に関しては、熱伝導及 ジュレーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示えている。 び記録層の光吸収率の関係でAg膜厚が薄い場合の方が、 す。Ag膜厚が30mmを上回る場合にはモジュレニン※50。好ましい。即ち、Ag第1記録層の膜厚が厚い場合に

1.13.14

...វាគានៈ

は、記録レーザービームの吸収が小さく、かつ、熱伝導 による熱拡散が大きく、加熱に多大なエネルギーを要す る。この点からもAg膜厚は30mm以下が好ましい。*

* [0019] 【表2】"

半进明層Autinm. 光干涉層ZnSS:0295mm

半进明層Autinn。光干涉層ZnSt	EO295mm			3 / 1 * - 1 w	e de estados de la composição de la comp
1120000	431.	la table i	Catalogues .	ر کا در د سیستان شداد	法下于直接统治
BAX1912 1	MICHAEL (m)	H2CH/ Gell (nm)			* 180004
英雄伊1 八年	5	30	18.9	モジュレーション(s)	1 T. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
英推例 Ag	10	30	21.0	66.7	Product the
表施例11	20	30	34.3	75.0	47
赛赛例12 人名		30	42,0 51,8	1:2	
			80.2	15.7	

【0.0 2 0 】表 3 に、第 1 記録層が A 1 の場合のモジュ 10 ※様に記録感度の観点からも、A 1 膜厚は 2 0 n m以下が レーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。A 1はAgと比較して、吸収係数が大きく、モジュレーシ ョンの極大を与える膜厚は約20mmである。上記と同※

湖海。 and the second

> - - ಚರಿತಿಕೆಸಲ್ಗೂ ೧೯೭ 好ましい。 $k = b \otimes (N_1 \otimes N_2 \otimes N_3 \otimes N$

[0021]

【表3】

半进明層Aut7nmL 光干净層ZnSSiO295nm

177	
東京例13 A 第12日帰原頃(nm) 東2定日帰60国庫(nm)	

【0022】表4に光干渉層を記録波長635nmでの 20★値があり、nd/λが0.25~0.35の範囲でモジ 屈折率が2. 17であるZnS·SiO₂薄膜とした場 合の反射率、モジュレーションを示す。第1記録層はA l : 10 n m で、第2記録層はG e : 30 n m である。 光干渉層の膜厚85nm付近にモジュレーションの極大★

ュレーションは60%以上となる。

[0023]

【表4】

李成例19 光子沙原(Au) 光子沙原(ASSA)2類(I(m)) nd/ A	
TAN	
实施例19 光于沙洲(ASSIOZ集译(mm)	
nd/ A FARIE	· ·
東族領20 55 反射型(X)	1
表面(720	14-23/
0.158	モブコレーション(1)
	44.5
0212	44.0
7 956 9256	55.4
表演例23 85 32.9	
0290	61.7
天施例24 95 32.9	
A200 42.5	723
第6年 105 0325 350	143
	68.0
0767	590
49.0	
	. 400

【0024】表5に光干渉層を記録波長635 nmでの 屈折率が1.457であるSiOz薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚160 nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/A☆ 第1記錄層AEIGnm。第2記錄層Ge30nm

☆が0.33~0.41の範囲でモジュレーションは60 %以上となる。

[0025]

【表5】

要素例28 平通明 A V II (Cram) 光干净层 SiOZ 表 II (Cram) nd/ A	
TO THE AUDIT OF THE PARTY OF TH	
表面例26 MSHEATH AT A MSHEATH A MSHEAT	
10 nd/A EMERICA	
10 0298 KATHS EVAL	ハンいし
其數例28 42.0	FF 1-2
0.333	500
20073	60.0
10 100 0.402	64.0
	63.6
49.0	

【0026】表6に光干渉層を記録波長635nmでの 40◆が0.31~0.37の範囲でモジュレーションは60 屈折率が1.766であるA 12O3薄膜とした場合の反 射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚120 nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/A

%以上となる。 [0027]

【表6】

	ーー・スパール Sm. 男とに配用 Get 30nm	- 1300	
٠.		Triving for many 1	Territorian
:	等族例31 单进图是AP基理(run) 化干涉用A		
	要放例31 北于沙州人	1203(A(m)) pd/)	
		nd/A	PART -
	表版例32	0250	反射事(5) モジュレージン(9)
12.	其法例33		413
		0278	44.1
· .		- 0,306	38.5 52.7
滚 :	要集例35		
		30 0.324	200
1	8		
	平原例37		
٠	1	50 0.389	434 623
£ 3 .	15	0.417	
	\$P\$	man Transfer in the Committee of the Com	433 1 4 6 05 11 120
		7-1-1-20-3	M - 14 2

表7に半透明層をAuとした場合の反射(素

録層は第1記録層がA1:10nm、第2記録層がG * [0029] e:30 nmである。Au膜厚5~15 nmでモジュレ 【表7】 ーションは60%を上回る。

	٠ ـ لنز٠يږ	panaged despetations from the		•	7.17	The state of the s	
		学选明度Av程序(nm)	光干为着ZnSSiQ2無煤(nm)	nd/ l	反射率(%) *	モジュレーションク	Long To
	比較例3		95	0.325	50.4	50.0	\$4.00 pt. 12.00
	聚萬例38	3	95	0.325	4.1	55.6	a dan a servicio de la compansión de la co
	実施例39	· 2214 5 41 11 11	25	0325	38.5	. c - 63.6	·65 . 52 32 52 24
2.37 (4.34)	夹施例40	7	85	0.325	35.D	0.88	第二十二章
7.7	英族例41	10	85	0,325	17 25.6 2 572		217.
	実施例42	15	96	0.325	18.8	**************************************	140023
	写版例43	20	. 85	0.325	11.0	: 58.8	

【0030】表8に半透明層をA1とした場合の、反射 10%用可能であるが、この場合、半透明層は記録時の熱エネ 率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記 録層は、第1記録層がA1:10nm、第2記録層がG e:30nmである。AI膜厚1~2nmでモジュレー ションは60%を上回る。これ以外に、AgInSbT e、GeSbTe よどの相変化材料も半透明層として使※

5 1 1

ルギーにより結晶化するので、光学定数が変化し、補助 的な記録層としての作用も有する。

: 14:1

<5 ₹

建工业 511

[0031]

【表8】

第1記錄層Al:10nm, 第2記錄層Ge:30nm

	半透明層AI寫摩(nm)	光干涉層ZnSSiO2展厚(nm)	nd/ A	- 反射率(%)	モジュレーションロ
比较例3	O ·	95	0.325	50.4	50.0
天施例44	1	95	0.325	37.8	84.8
页施例45	2	25	Q325	15.4	63.6
大范例46	3	95	0.325	7.0	40,0
<u> </u>	5	95	0325	12.6	0.0

【0032】以上のように本発明では、Geと合金化可 能な第1記録層を有する光記録媒体において、記録状態 の反射率が低下す。層構成で、モジュレーション60% 以上を得た。なお、本発明に使用される光記録媒体の層 横成は上記に限分されず、公知の光記録媒体の任意の靖 造が可能である。

[0033]

【発明の効果】本。説明は上記のごとくなしたが故に以下 の効果が生じた。パワーマージンに優れる無機系追記型 30 光記録媒体のモジュレーションが向上し、DVD-RO M等の汎用ドラインで再生可能な追記型光記録媒体を得★

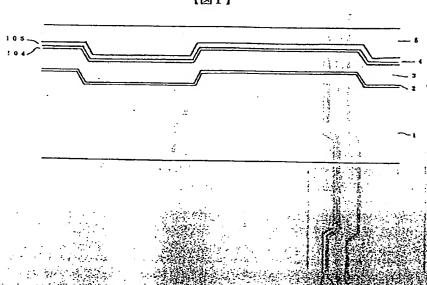
★た。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の追記型光記録媒体の層構成を示す。 【符号の説明】

- 1 ポリカーボネート基板
- 2 光吸収層
- 3 光干涉層
- 4 記録層
- 5 環境保護層
 - 104 第1記録層
 - 105 第2記錄層

【図1】



(6) 000-285509 (P2000-285509A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

G11B 7/24

538

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/24

538A

(72)発明者 芝口 孝

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

Fターム(参考) 5D029 JA01 JB03 JB17 JB35 JC20

LB01 LB07 LC06 MA02 MA03